

С 344. 1м

A - 391

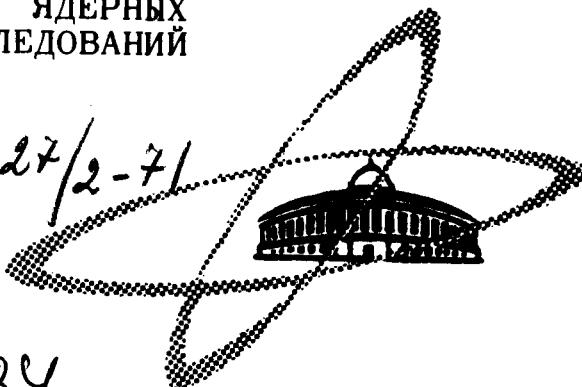
СООБЩЕНИЯ
ОБЪЕДИНЕННОГО
ИНСТИТУТА
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Дубна

2/VIII-71

2627/2-71

13-5834



5834

Т.И. Акимова, Б.П. Оsipенко, Л.А. Пермякова

Лаборатория ядерных процессов

ВЫРАЩИВАНИЕ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК
НА p-i-n-ПЕРЕХОДАХ
КРЕМНИЕВЫХ ДЕТЕКТОРОВ
В БОРНОЙ КИСЛОТЕ

1971

13-5834

Т.И. Акимова, Б.П. Осиленко, Л.А. Пермякова

ВЫРАЩИВАНИЕ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК
НА p-i-n-ПЕРЕХОДАХ
КРЕМНИЕВЫХ ДЕТЕКТОРОВ
В БОРНОЙ КИСЛОТЕ

В ^{/1/} предложен способ получения оксидных пленок на кремнии, германии и интерметаллических соединениях III и V групп периодической системы Д.И. Менделеева. Электролитом служил раствор, обычно используемый в электролитических конденсаторах.

Этот метод был применен нами для выращивания оксидных пленок на $p-i-n$ -переходах кремниевых детекторов.

Смесь борной кислоты, гликоля, аммиака в количестве 800, 700 и 400 г соответственно нагревалась до 138°C и выпаривалась до получения сиропообразной массы. В приготовленный таким образом электролит, охлажденный до комнатной температуры, погружался детектор, вставленный в специальный тefлоновый держатель. Положительный полюс источника тока подключался к p -стороне детектора. Отрицательный полюс подключался к платиновой пластине, расположенной на одинаковом расстоянии от торца детектора по всей его окружности. Через детектор пропускался постоянный ток силой 1 ма в течение 5 минут, затем ток быстро увеличивался до 50 ма на полминуты и снова снижался до 1 ма и т.д. Такие циклы повторялись в течение 25–30 минут. На рис. 1 представлена кривая изменения напряжения во времени при повторных циклах. Стрелки указывают диапазон колебаний напряжения в течение полминуты, когда ток был равен 50 ма. Напряжение в начале опыта было порядка 10–20 в, в конце – 200–240 в. Пленки на торцах детектора получались тонкие, равномерные, с преобладанием в окраске синего и розового цвета.

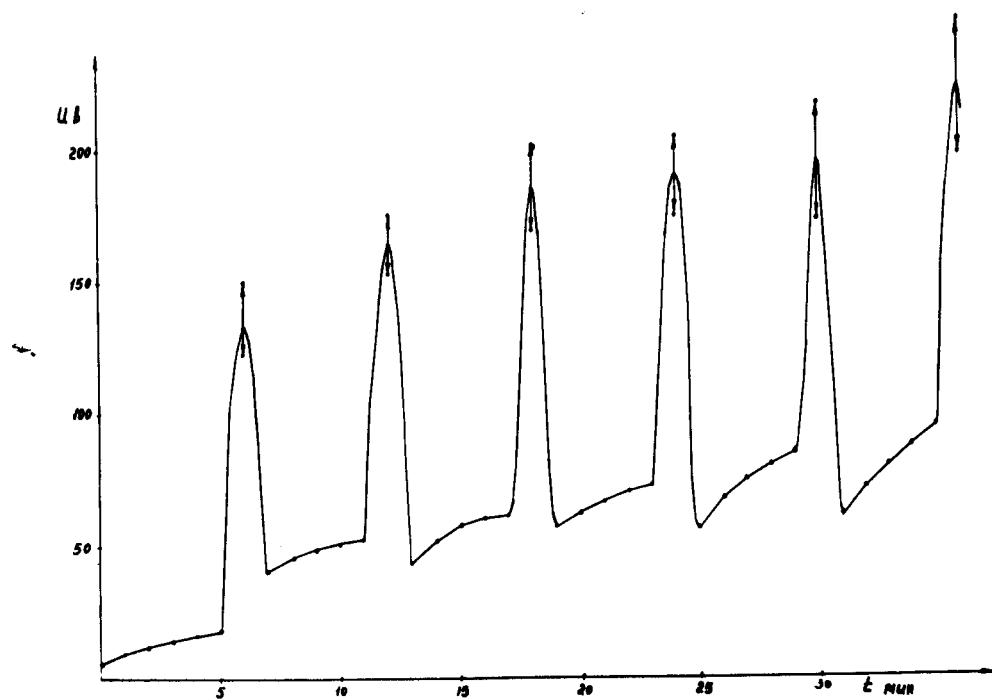
Описанный способ выращивания оксидных пленок предполагается использовать для определения распределения концентрации примеси в кремниевых $p-n$ -переходах, полученных ионным легированием ^{/2/}.

1. Английский патент. 1000 264, 4/VIII - 1965.

2. Легирование полупроводников ионным внедрением. Москва, "Мир",
1971.

Рукопись поступила в издательский отдел

26 мая 1971 года.



Изменение напряжения во времени при повторных циклах.